IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO; others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION:Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

00 特許出職公開

@ 公開特許公報(A)

平4-103150

��Int. Cl.
³ H 01 L 23/12 識別記号 庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)4月6日

7352-4M 7352-4M

H 01 L 23/12

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 I C実装用基板

②特 颐 平2-221987

顧 平2(1990)8月23日

砂発 男

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

行為 明 H 靑

秀 827

埼玉県大台市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

伊発

男,

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

⊘₽8 胃 宏 和

埼玉県大宮市北安町1丁目297番地 三菱金属株式会江中

央研究所内

砂出 職 人 三菱マテリアル株式会

東京都千代田区大手町1丁目6番1号

#

弁理士 桑井 清一 外1名

明細布

1. 発明の名称

23代 理 人

I C 実務用基板

2. 特許請求の疑題

セラミックス基板の表面に金属板を改着した! C実践用基板において、

上記金属板の表質を凹凸状に形成したことを特 後とするIC実践用基板。

3. 発明の詳細な数期

〈産業上の利用分野〉

本発明は10実践用基板、詳しくはセラミック ス基板の表面に金属板を改着した『C実装用基板 の放路構造の改良に関する。

く従来の技術〉

従来からこの種のIC実践用基板としては、 D BC革板が知られている(特問昭52-3791 4号公閱参贈)。

この基板は、第4.団に示すように、所定共昌点 温度にまで加熱することによりアルミナ基板 4.1 の表面に直接Cu板4.2を散着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、 このCu板42をエッチングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け等によっ て実験部品であるICテップ44が揺壊される。

なお、団において、45はこのICチップ44 に対してアイソレードされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の柚子である。

更に、48はこの10チップ44 (パワートラ ンジズタ等指数のチップ)と増子4.5とを接続す るボンディングワイヤである。

〈発明が解決しようとする問題〉

しかしながら、このような従来のCu等体を用 いた『C実薬用茶板にあっては、 Cu等体は四路 の電流密度を減少させて抵抗発筋を小さぐするた めにCu等体板厚が厚く、かつ、一定の罩さで形

-261-



成されていたため、I C等の実践後において、第 応力の発生により、セラミックス高級にあって服 労によるわれが発生したり、あるいは実践電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に到れや併 版が発生するという問題があった。

また、単一平面上にICテップや外部入出力増 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく、 かつ、ハンダの複数によって位置ズレを生じやすい。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、31Bや、平面上での 凹凸部32A、32Bを回路として設けたりしなければならず、そのために回路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実施電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に創館、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長いIC実施用基板を提供 することを、その目的としている。

〈世間を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1回(A)~(F) および第2回(A)~(E)を参照して説明する。 第1回(A)~(F)は本発明の実施例1に係るIC実践用基板を作成する各工程を示す新質的である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板11の表面両面(表面のみ図示、以下同じ)には所定の厚さのCu板12が設着されている(第1図(A))。所定速度まで加熱してCu-Oの共品設績によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1四日のエッテングを行うことにより、Cu板12の表面の所定職器に所定機ちの団部13A。13Bを形成する(第1四(B))。これは、Cu板12の表面に所定パテーンのレジストを被着して、所定のエッテング被によってエッテングを行うものである。

エッチング根としては、 Cu 板 1 2 の場合には、 例えば塩化第 2 鉄を主成分として 3 0 ~ 4 0 重量 %合む水槽板を、 A 1 板の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表質に金属板を 融着したIC実装用等板において、上記金属板の 表質を凹凸状に形成したものである。

く作用う

本発明に係る「C実装用基板にあっては、四路 パターンによる応力集中部、あるいは部品実装に よる筋の発生部およびその筋応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、必要形状に応じて設策あ るいは金属板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 取着する前、あるいは取着した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の四数のエッチング加 工もしくは積着短電解メッキ加工等により、ある いは、機械的加工法として、切削加工、打ち抜き 加工、型機定加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のであ

〈実施例〉

水酸化ナトリウムを5~10重量%会む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。 なお、 このエッテン グ核としてはこれらに限られるものではない。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して第2回目のエッテングを行う。この始果、第1回(C)に示すように、Cu板12の凹部13Bについて編14が形成され絶縁基板であるセラミックス基板11の一部表面が露出される。この結果、四路形成用のこのCu板12は鉄基板11上で絶縁分離される。したがって、西部13Bについては陸段状の凹所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1回目のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して無電餅Cuメッキを行う。この結果、第1団(D)に示すように、Cu板12に凸部15A、15Bが形成される。

次に、地子またはICチップ搭載位置のCu板12の表面にハンゲ18A。18Bが例えば無電





解メッキによって被着される(第1箇(E))。 以上の工程により、所質形状の凹凸を有する! C実際用の基版が影成されるものである。

更に、この基板に対してハンゲ被着部18Bの上には増子19が、凹部13AにはICチップ17が、それぞれ間着されることとなる。第1回(F)はICチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、18はボンディングワイヤであってICチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにして「Cチップ17等を搭載した基板にあっては、当該「Cチップ17部分等より発 筋があっても、「Cチップ17はCu板12の厚 さが悪い凹部13Aに搭載しているため、 熱拡致 距離が短くなりその放熱性は向上している。 とと もに、 セラミックス基板11とCu板12との接 合部に作用する力が低減されている。 ゆえにセラ ミックス基板11へ作用する筋応力が低減されそ の熱サイクル再合が延びるものである。

また、Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、不可 避の傾斜角をもつ面以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2図(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わるIC実験用基板を作製する各工程を示 す構造図である。

まず、金属板として所定の厚さのCu板22に対して金型鍛造、放電加工。もしくは切削加工等を所定函数だけ行い。Cu板22の両面の所定範囲に所定接さの凹部23A, 23B, 23C、ならびに、所定高さの凸部23D, 23Eを形成する(第2因(A))。

次に、このCu板22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パケーンの絶縁分離都である橋24を形成する(第2回(B))。この際に、四路パケーンによっては、Cu板がぱらぱらに分割されるために、四路パケーンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分割されないようにしてもよい。あ

て2.股階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子19はハンダ被着部16Bを介してCu板12に搭載したため、地子19との間での時による仲越量の要異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質積も低下しているため、勢応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu板12の所定位置に 凹部13A。13Bを形成したため、ICチップ 17等の電子部品の搭載に駆しての位置決めが容 易になっている。かつ、位置決めのための目印と してのスリット等が必要でないために、回路パタ ーンが平面方向に拡大せず、回路パターンの開 化、かつ、基板面積の館小化をなし得る。また、 半事体質量の回路(配線)としてのCu板12の 高さとICチップ17の上面の高さとはほぼ何の の高さに設定することができ、ポンディング件の 作業性も向上している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 原のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パターンよりも外の位置にフレーム26を投け、 フレーム26と回路パターンの間にリード25Bを配置してもよい(第2回(C))。

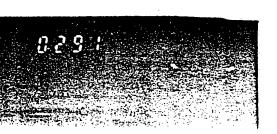
以上のように形成された C u 板 2 2 を、アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に融着し、 裏面には所定原さの他の C u 板を同時に融着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この 対果、第2図(B)に示したリード25Aを除去 することにより、所定の四部パターンを形成され たCu板22を表面に散着されたセラミックス基 板が形成される(第2図(D))(表面のみ図示、 以下同じ)。

この場合のエッテング被等の条件は、前出の実 施例 I のそれと関じでもよい。

第2回(E)は、本実施例2による基板上に、 『Cチップ28、端子28をそれぞれハンダ27 A、27Bを介してCu板22の表面の所定の位置に実践し、かつ、『Cチップ28とCu板四路







22Aとをポンディングワイヤ30により結算し たものである。

また、上記実施例の金属板はCuに残られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも登化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42....金属板、

13A, 13B······回廊、

23A, 23B, 23C·· 凹紙

15A, 15B.....

23D, 23E·····凸縣

25A, 25B · · · · · リード、

18A, 18B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44 · · · · · I C + y J.

18, 30, 48・・・ポンディングワイヤ、

19, 28, 45.... 箱子、

31A, 31B..........

特許出願人

三菱鱼属株式会社

人事分

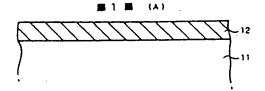
弁理士 晶井 滑一(外1名)

〈単葉〉

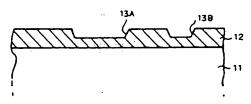
4. 図面の簡単な説明

第1回(A)~(P)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わるIC実践用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の概略構造を示す構造図、第3回および第4回は、 従来のIC実践用基板を示す新画面である。

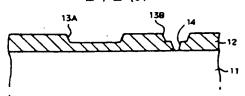
11,21,41・・・・セラミックス基板、

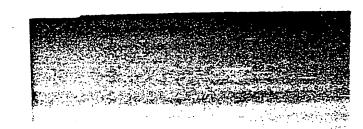


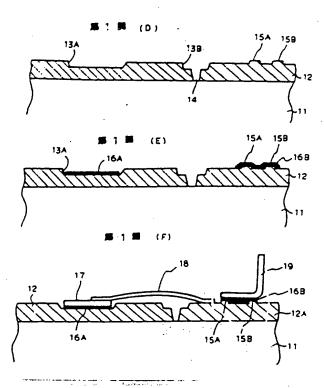
🗯 🍴 📕 (B)

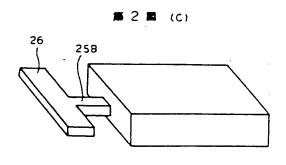


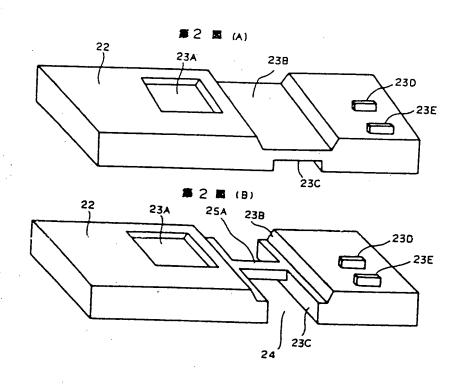
1 # (C)





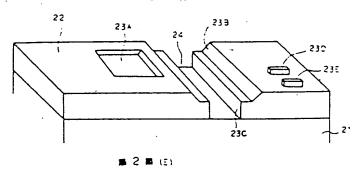








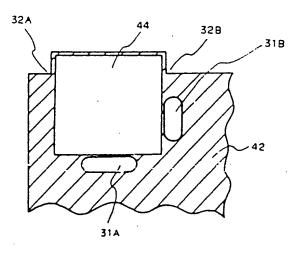


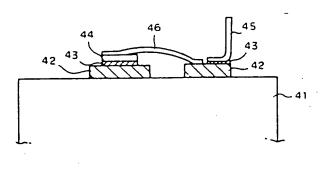


22 28 3C 22A 279
27A 27A 27B

第 3 國









THIS PAGE BLANK (USPTO)